

## 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)研究成果報告書

平成 25 年 5 月 28 日現在

研究種目:挑戦的萌芽研究 研究期間:2011~2012 問題	
研究期間:2011~2012	
禄闼街方:23030389	
研究課題名(和文)電界加速プロトンーアルカリ全置換による新規高温プロトン伝導体の	創製
研究課題名 (英文) Fabrication of high temperature proton conductors using electric f accelerated proton-alkali total replacement	ield
研究代表者	
西井 準治(NISHII JUNJI)	
北海道大学・電子科学研究所・教授	
研究者番号:60357697	
	_

研究成果の概要(和文):コロナ放電処理によって、タングステン含有リン酸塩ガラスおよびア ルミノシリケートガラス中のナトリウムイオンをプロトンに置換することに成功した。コロナ 放電雰囲気として水素を用いると、アルカリープロトン置換層の厚みが数倍に増加することを 見出した。ガラス成分として WO3を含む場合と Nb2O3を含む場合では、高温でのコロナ放電 による着色が逆転し、単純なアルカリープロトン置換だけではない構造変化が起きていること が推察された。

研究成果の概要(英文): Corona discharge treatment replaced an alkali ion to proton in a tungsten containing phosphate and an aluminosilicate glasses. The atmosphere containing H2 gas was effective to increase the alkali depression layer thickness. There was a difference in the coloration of the corona discharged glasses containing WO<sub>3</sub> or Nb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. There should be a glass network changes during the corona discharge without the simple alkali-proton exchange.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
交付決定額	3,000,000	900,000	3, 900, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:材料工学・無機材料・物性

キーワード:機能性ガラス、インプリント、コロナ放電

1. 研究開始当初の背景

コストと信頼性の観点で未だに実用化の目 途が立たない燃料電池に対する期待は、薄れ つつあり、この分野の基礎科学に関わる大半 の研究者が、リチウムイオン電池や太陽電池 の領域に局在化した。しかしながら、消費エ ネルギーの 90%を占める化石燃料の 30%を 燃料電池で削減でき、太陽光エネルギーを凝 縮したセルロース系バイオマスから得られ るメタノールを燃料とする燃料電池は、長期 的には極めて重要である。その一方で、燃料 電池の心臓部ともいえるプロトン導電体に 関しては、ポリマー系、有機無機ハイブリッ ド系および無機ガラス系など、膨大な研究論 文が報告されているが、中温域で高濃度のプ ロトンを安定に保持できる信頼性の高い導 電体は未だ存在しない。

A 47711/1

2.研究の目的 本課題では、アルカリ含有ガラスにおいて、 200℃からガラス転移点近傍の 600℃におい て、既存の高温プロトン導電体の 100 倍に相 当する 5×1021cm-3 のプロトンが安定に存 在し得るプロトン伝導体を、アルカリと水素 との高速置換によって実現する。高温でガラ ス中のアルカリイオンをプロトンに置換す るという極めて難易度の高い課題であり、前 例もない。本課題実現のために、①触媒によ る気相水素の解離とイオン化、②直流電界の 印加による陽極側での高速プロトン注入と 陰極側でのアルカリ排出、③排出されたアル カリのグラファイトや金属による吸収、の各 素過程の科学的解明に挑む。

3.研究の方法

(1) ガラス組成の設計と探索

本研究の鍵を握るのはガラス組成である。プ ロトンを高速で多量に注入できるガラスは それほど多くない。提案者らの過去の実験で は、W03、Ge02、Fe203 等の酸化還元が起こり やすい金属酸化物を含むリン酸塩系におい て、良好な傾向が得られている。また、WO3 についてはLi20-W03の2成分でもガラス化 し、プロトンを取り込んで着色するという先 駆的な研究が報告されており、ここに P205 等の網目形成酸化物を導入すれば化学的に も安定なガラスが得られる。このような金属 酸化物を含有するガラスには10mo1%以上の アルカリを含有させることができ、その大半 をプロトンに置換できれば、目標とするプロ トン濃度は実現可能である。さらに、アルカ リをプロトンに強制置換しても安定なガラ ス状態で存在し得るかという懸念は、予備的 な実験で払拭済みである。すなわち、W03含 有リン酸塩ガラスで表面層の大半のアルカ リをプロトンに置換しても、クラックは発生 したものの結晶化は見られず、ガラス転移点 の計測も可能であった。なお、本研究では、 耐水性向上のためにホウ酸、ケイ酸なども併 用する。

(2) アルカリープロトン置換プロセスの開発

本研究では、ガラスに電圧を印加して、アノ ード側からプロトンを導入し、カソード側か らアルカリイオンを排出させることができ る装置として、①コロナ放電処理装置、②直 接電圧印加装置の2つを作製する。また、ア ルカリープロトン置換効率を上げるために、 水素雰囲気での電圧印加を可能にする。

4. 研究成果

(1)リン酸塩ガラスへのコロナ放電処理 コロナ放電は、ギャップを設けた針状の正極 と平板状アース極との間に高電圧を印加し た際に針先端で起こる局部破壊である。コロ ナ放電によって空気中の水蒸気は電離し、プ ロトンあるいは水分子由来のイオン(H<sub>3</sub>0<sup>+</sup>な

表	1 ]	$\Box$	ナ	放電	処	;埋	に)	用い	いた	IJ	ン	酸塩	ガ	フ	フ

サンプル名	Glass A	Glass B	Glass C
組成	35NaO <sub>1/2</sub> -25NbO <sub>5/2</sub> - 10WO <sub>3</sub> -30PO <sub>5/2</sub>	35NaO <sub>1/2</sub> -20NbO <sub>5/2</sub> - 45PO <sub>5/2</sub>	35NaO <sub>1/2</sub> 20WO <sub>3</sub> 45PO <sub>5/2</sub>
出発原料(g)	$\begin{array}{l} Na_2CO_3: 14.69 \\ Nb_2O_5: 26.29 \\ WO_3: 19.29 \\ H_3PO_4: 27.34 \end{array}$	$\begin{array}{l} Na_{2}CO_{3}:16.08\\ Nb_{2}O_{5}:23.02\\ H_{3}PO_{4}:44.88 \end{array}$	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> : 12.51 WO <sub>3</sub> : 32.85 H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> : 34.92
バッチ量(g)	70	60	60
るつぼ	強化白金るつぼ	アルミナるつぼ	アルミナるつぼ
溶融温度(°C)	1280	1300	1200
アニール温度(°C)	580	540	465

ど)として、また、水素雰囲気ではプロトン あるいはそのクラスター(H<sub>3</sub><sup>+</sup>, H<sub>5</sub><sup>+</sup>など)として アース極へ到達する。本研究では、表1に示 す3種類のリン酸塩ガラスをアース極の上に 置き、コロナ放電処理によってガラス中の Na+イオンがどのようにプロトンに置換され るかを調べた。



図1厚さ0.5mm に研磨したガラスA,B,Cの 外観写真

表 1 に示した A、B、C それぞれの光学写真 を図1に示す。 A は無色透明、B は薄い 黄 色 に着色、C は濃い青色 を呈していた。青 色はタングステンの5価によるものである。 図 2 にコロナ放電処理装置の概略図を示す。 電極系を入れた石英管内の雰囲気を電気炉 によって加熱した。先端の頂角が11°、長さ 7 mmの炭素鋼製の針に RF スパッタ法で白金



図2 コロナ放電処理装置概略図

コートしたものを針電極として用い、石英管 で絶縁した導線に接続した。炉外との接続部 は、シリコン栓にガラス管を通して接着剤と 熱圧縮チューブで固定した。カーボン(グラ ファイト CIP 材、炭素 99.9%以上、東京炭素



図 3 ガラス B(35Na<sub>2</sub>O-20Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-45 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)のコロナ放電処理後の写真

工業)製の台座をアース極として、その上に ガラスサンプルを設置した。

本研究では、ガラスへのプロトンの導入を目 的としていることから、雰囲気に 5%H2-95%N2 ガスを用いた。また、室温~500℃、電圧 0 ~6kV の範囲で変化させ、ガラスの物性の変 化を調べた。図3は、室温および 400℃で 10 時間コロナ放電処理したガラスB外観である。 室温と 400℃では、全く外観が異なり、室温



図 4 ガラス C(35Na<sub>2</sub>O-20WO<sub>3</sub>-45 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) のコロナ放電処理後の写真

ではアース側に Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> が析出したが、400℃ ではそのような析出が見られず、コロナ放電 によって改質された領域の周辺が濃い紺色 に着色した。なお、Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> の同定にはラマン 散乱スペクトル測定を用いた。また、着色の 原因は Nb の 5 価から 4 価への還元ではない かと考えられる。一方、ガラス C の場合も、 図 4 に示すとおり室温では裏面に Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> が析 出したが、400℃では全面が濃い紺色に着色



図 5 ガラス B(上段)および C(下段)のコロ ナ放電処理前後の IR スペクトル

した。この場合の着色の原因はWの6価から 5価への還元である。

これらのサンプルの処理前後の赤外吸収ス ペクトルを図5および図6に示す。いずれの ガラスも、0H基に由来する3000cm<sup>-1</sup>付近のピ ーク強度が処理によって大幅に増大した。ま た、室温と400℃ではピーク形状が異なって おり、水素の注入サイトはコロナ放電処理温 度とガラス組成によって異なることがわか った。また、0H基の濃度を見積もると、両者 共に10<sup>21</sup>個/cm<sup>3</sup>以上であり、高いプロトン伝 導性が期待できる。

以上の様にコロナ放電処理によって、ガラス 中にプロトンを導入できることがわかった が、これまでの結果ではガラスの厚み方向の OH 基の分布に関する情報が得られていない。 そこで、断面観察および EDS による Na の濃 度分布の定量化を行った。図6は400℃での 放電処理後のガラス断面写真である。変質層 をわかりやすくするために縦横比を調整し てある。着色した領域に OH 基が生成してい ると考えられるが、ガラスBとCでは着色の パターンが全く異なる。先にも述べたように、 400℃でのコロナ放電処理ではNaの析出が認 められなかったことから、プロトンの浸入に 伴って、金属の還元反応や酸素との結合の切 断など、ガラス骨格に大きな変化が起きてい ると考えられる。今後、ラマン散乱測定など を行って、プロトンの浸入経路と骨格の構造 変化との関係を調べる予定である。一方、負



図 6 400℃、10 時間でコロナ放電処理 後のガラス B(上段)と C(下段)の断面写真

極側への Na の析出が認められた室温でのコ ロナ放電処理サンプルの断面を EDS で分析し た結果を図7に示す。図から明らかなように、 変質層の Na が消失し、そのサイトにプロト ンが浸入したと考えられ、その濃度は 1022 個/cm<sup>3</sup>にも及ぶことが IR スペクトル測定に よって明らかになった。



図 7 室温、10 時間のコロナ放電処理を 行ったガラス C の断面写真と EDS 分析 結果

以上の様に、コロナ放電処理はガラスへの プロトン導入法として極めて簡便な方法で あることが明らかになった。今後は、中温域 燃料電池用固体電解質の創成に向けて、ガラ ス全体の Na をプロトンに置換できる最適な 組成と放電処理条件を探索する。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計5件)

(1) I. Yamada, N. Yamashita, T. Einishi, M. Saito, K. Fukumi, J. Nishii, Design and fabrication of an achromatic infrared wave plate with Sb-Ge-Sn-S system chalcogenide glass, Appl. Opt. 査読有り, 52(7) (2013) 1377-1382 DOI: 10.1364/AO.52.001377 (2) I. Yamada, N. Yamashita, K. Tani, T. Einishi, M. Saito, K. Fukumi and J. Nishii, Fabrication of Achromatic InfraredWave Plate by Direct Imprinting Process on Chalcogenide Glass, Appl. Phys. Express, 査読有り、5(2012) 072601 DOI: 10.1143/APEX.5.072601 (3) C. Yasui, K. Tawa, C. Hosokawa, J. Nishii, H.Aota, A. Matsumoto, Sensitive Fluorescence Microscopy of Neurons Cultured on a Plasmonic Chip, Jpn. J. Appl. Phys. 査読有り, 51 (2012) 06FK10 DOI: 10.1143/JJAP.51.06FK10 (4) K. Tawa, S. Haruta, T. Okutsu, J. Nishii, Photochemically Induced Crystallization of Proteins Accelerated on Two-Dimensional Gold Gratings, Jpn. J. Appl. Phys., 查読有 り, 51 (2012) 06FK09 DOI: 10.1143/JJAP.51.06FK09 (5) Y. Hattori, T. Wakasugi, H. Shiomi, K. Kadono, J. Nishii, Li+ for Na+ ion-exchange-induced phase separation in borosilicate glass, J. Mater. Res. 査読有り, 27(7) (2012) 999-1005 DOI: 10.1557/jmr.2012.33

〔学会発表〕(計 20 件)

①生田目直季、池田弘、酒井大輔、原田建治、 西井準治、電圧印加インプリントによるガラ ス表面への微細構造形成、第60回応用物理 学会春季学術講演会、神奈川工科大学、2013 年3月29日(神奈川県) ②川口慶雅、池田弘、酒井大輔、原田建治、 西井 準治, アルカリ含有アルミノケイ酸塩 ガラスへのプロトン注入、第60回応用物理 学会春季学術講演会、神奈川工科大学、2013 年3月28日(神奈川県) ③北村直之、西井準治、高屈折率 BaO-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ガラスの光学特性、第60 回応用物理学会春季学術講演会 、神奈川工 科大学、2013年3月28日(神奈川県) ④北村直之、西<u>井準治</u>、BaO-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>ガ ラスの光学特性とラマン散乱、日本セラミッ クス協会 2013 年年会、東京工業大学、2013 年3月16日、東京都 ⑤生田目直季、池田弘、酒井大輔、原田建治、 西井準治、電圧印加インプリントによる ガ ラス表面への微細構造形成、日本セラミック ス協会 2013 年年会、東京工業大学、2013 年 3月15日、東京都 ⑥川口慶雅、池田弘、酒井大輔、原田建治、 西井準治、コロナ放電処理によるアルカリ含 有ガラスの赤外吸収スペクトル変化、日本セ ラミックス協会 The23th Meeting on Glasses for Photonics、京都キャンパスプラ ザ、2013年1月30日、京都府 ⑦生田目直季、池田弘、酒井大輔、原田建治、 西井準治、電圧印加インプリントによるガラ ス表面への微細構造形成、第48回応用物理 学会北海道支部学術講演会、釧路市生涯学習 センター、2013年1月12日、北海道 ⑧川口 慶雅、池田 弘、酒井 大輔、原田 建 治、西井 準治、コロナ放電処理によるアル カリ含有ガラスの表面改質、第48回応用物 理学会他軌道支部学術講演会、釧路市生涯学 習センター、2013年1月12日、北海道 <sup>(9)</sup>J. Nishii, Glass-imprinting for Optical Device Fabrication, The 29th International Korea-Japan Seminar on Ceramics, Daegu Exhibition & Convention Center. 2012年11 月22日、大邱、韓国 ⑩柴田智広、池田弘、西山宏昭、西井準治、 インプリント法を用いた長距離伝搬型プラ ズモン回折格子の作製、日本セラミックス協 会東北北海道支部研究発表会、岩手大学、 2012年11月9日、岩手県 ⑪池田弘、笠晴也、西山宏昭、西井準治、ガ ラスナノインプリントにおける離型評価と 微細構造形成、日本セラミックス協会東北北 海道支部研究発表会、岩手大学、2012年11 月9日、岩手県 ② 荘司 孝斗、池田 弘、西山 宏昭、西井 準

<u>治、コロナ放電によるタングステンリン酸塩</u> ガラスへのプロトン注入、日本セラミックス 協会東北北海道支部研究発表会、岩手大学、 2012年11月8日、岩手県 <sup>(13)</sup>J. Nishii, Glass-imprinting for Optical Device Fabrication, XIII International Conference on Physics of Non-Crystalline Solids, Three Gorges Project Hotel, 2012 年 9月20日、Yichang, China (H. Ikeda, H. Kasa, H. Mayama, H. Nishiyama, J. Nishii, Deformation and demolding behavior of glasses by parallel mold pressing, XIII International Conference on Physics of Non-Crystalline Solids, Three Gorges Project Hotel, 2012 年 9月20日,Yichang, China ⑮池田弘、眞山博幸、西井準治、有機 - 無機 コンポジット法による 階層構造を有した多 孔質体の作製、日本化学会北海道支部 2012 年夏季研究発表会、旭川工業高等専門学校、 2012 年 8 月 4 日北海道 16H. Ikeda, H. Kasa, H. Mayama, <u>H.</u> Nishiyama, J.Nishii, Investigation of deformation and demolding behaviors for precision glass molding, 4th International Congress on Ceramics, Chicago, Sheraton Chicago Hotel & Towers, 2012 年 7 月 17 日、 シカゴ、米国 1 J. Nishii, K. Tawa, Fluorescence Enhancement using Grating-Coupled Surface Plasmon Resonance, International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses, Grand Large, 2012年7月5日, Saint-Malo, France <sup>(B)</sup>J. Nishii, K. Tawa, Plasmon Gratings for Fluorescence Imaging, International Conference on the Nanostructure-Enhanced Photo-Energy Conversion, 未来科学館, 2012 年 6 月 5 日, 東京 19Y. Sugawara, J. Nishii, K. Tawa, Plasmonic band structures and enhanced fluorescence on periodic silver structures, International Conference on the Nanostructure-Enhanced Photo-Energy Conversion, 未来科学館, 2012 年 6 月 5 日, 東京 ②K. Tawa, J. Nishii, Sensitive fluorescence microscopic observation of neurons cultured on a plasmonic chip, International Conference on the Nanostructure-Enhanced Photo-Energy Conversion, 未来科学館, 2012 年 6 月 5 日, 東京

6. 研究組織

(1)研究代表者

西井 準治(NISHII JUNJI) 北海道大学・電子科学研究所・教授 研究者番号:60357697

(2)研究分担者

西山 宏昭(NISHIYAMA HIROAKI) 北海道大学・電子科学研究所・准教授 研究者番号: 80403153

```
(3)連携研究者
```

小俣 孝久(OMATA TAKAHISA) 大阪大学・大学院工学研究科マテリアル生 産科学専攻・准教授 研究者番号: 80267640